PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

(43)Date of publication of application: 06.08.1999

(51)Int.CI.

G03F 7/00 **B41N** 1/14

G03F 7/004 G03F 7/038

(21)Application number : 10-030830

(71)Applicant: MITSUBISHI PAPER MILLS LTD

(22)Date of filing:

13.02.1998

(72)Inventor: FURUKAWA AKIRA

MATSUNAGA TAKAHIRO

(30)Priority

Priority number: 09318292

Priority date: 19.11.1997

Priority country: JP

(54) LITHOGRAPHIC PRINTING PLATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the lithographic printing plate superior in image quality and printing resistance and good in storage stability by composing it with a polymer having specified repeating units and an oxygen generator and a compound having a hydroxymethyl group.

SOLUTION: This printing plate comprises the oxygen generator and the compound having the hydroxymethyl groups and the polymer having the repeating units each represented by the formula in which R1 is an optionally substituted group including an atom; (m) is 0, 1, 2, or 3; (n) is 1, 2, or 3; A is a divalent bonding group; (p) is 0 or 1; and R1 is an optional group, such as a lower alkyl or lower alkoxy group. and it may be absent. The acid generator is embodied, preferably, by diphenyliodonium salt, triphenylsulfonium salt, haloalkylated s-triazine, and the like, and the compound having the hydroxy- methyl groups is embodied, preferably, by a resole, etc.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-212252

(43)公開日 平成11年(1999)8月6日

- (51) Int.Cl. ⁸		識別記号	FΙ		
G03F	7/00	503	G03F	7/00	503
B41N	1/14		B41N	1/14	
G03F	7/004	503	G03F	7/004	503A
	7/038	6 0 1		7/038	601

		審査請求	未開求	讃求項の数5	OL	(全 11 貝)
(21)出願番号	特顏平10-30830	(71)出願人	0000059	980 紙株式会社		
(22)出顧日	平成10年(1998) 2月13日	(72)発明者	東京都	千代田区丸の内 シ	3丁目4	4番2号
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特願平9-318292 平 9 (1997)11月19日	(1-7)277	東京都	・・ 千代田区丸の内 式会社内	3丁目4	4番2号三菱
(33)優先權主張国	日本 (JP)	(72)発明者		肇弘 千代田区丸の内 式会社内	3丁目4	4番2号三菱
		1				

(54) 【発明の名称】 平版印刷版

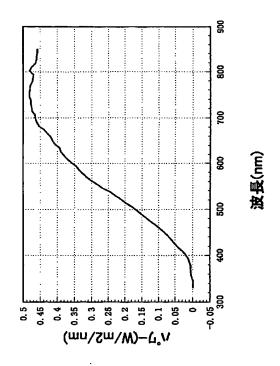
(57)【要約】

【課題】高感度であり印刷性に優れた平版印刷版を与え

【解決手段】化1で示される繰り返し単位を含む重合 体、酸発生剤、ヒドロキシメチル基を有する化合物およ び可視光または近赤外領域に吸収を有する光増感色素か ら構成されることを特徴とする平版印刷版。

【化1】

化1中、R1は置換可能な任意の基または原子を表し、 mは0から3の整数を表す。nは1から3の整数を表 す。Aは2価の連結基を表し、pは0または1である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 化1で示される繰り返し単位を含む重合 体、酸発生剤、およびヒドロキシメチル基を有する化合 物から構成されることを特徴とする平版印刷版。

【化1】

化1中、Riは置換可能な任意の基または原子を表し、 mは0から3の整数を表す。nは1から3の整数を表 す。Aは2価の連結基を表し、pは0または1である。 【請求項2】 請求項1において、酸発生剤が、ヨード ニウム塩、スルホニウム塩またはハロアルキル置換され たsートリアジンであることを特徴とする平版印刷版。 【請求項3】 請求項1において、ヒドロキシメチル基 を有する化合物がレゾール樹脂であることを特徴とする 平版印刷版。

【請求項4】 請求項1において、ヒドロキシメチル基 を有する化合物がNーメチロール基を有する化合物であ 10 ることを特徴とする平版印刷版。

【請求項5】 請求項1において、さらに光増感色素と して一般式化2、化3または化4で示される構造を有す る色素を含むことを特徴とする平版印刷版。

[12]

$$R_2$$
— N — $(CH=CH)p=C=L$ — $C=(CH=CH)q=N$ — R_3 (X^7)

式中 Z1 および Z2は、それぞれ5または6員含窒素複素 環を形成するのに必要な原子群を表す。しょは置換ある いは無置換のメチン基が7個以下の奇数個共役二重結合 で連結されて形成される3価の基を表す。 R2およびR3

は、置換もしくは無置換のアルキル基、アリール基を表 す。pおよびqはそれぞれ0または1を表し、X·は該 分子の電荷を中和するための陰イオンを表す。

【化3】

$$R_2$$
-N-(CH-CH)p-C=(L₂)r-Y₂-L₃-C=(CH-CH)q=N-R₃ (X)

式中 Z1, Z2, R2, R3, p, qは一般式化 2 における それぞれと同義である。L2は置換あるいは無置換のメ チン基が6個以下の偶数個共役二重結合をするように連 30 結された4価の基を表し、L3は置換あるいは無置換の メチン基が7個以下の奇数個共役二重結合で連結されて

形成される3価の基を表す。YュおよびYュは、5または 6 員含窒素複素環を形成するのに必要な原子群を表す。 rは0または1を表し、X.は該分子の電荷を中和する ための陰イオンを表す。

[164]

$$R_2$$
-N-(CH-CH)p-C-(L₂)r-(Y_1) Y_2 Y_3 Y_4

式中 Z1, R2, pは一般式化 2 におけるそれぞれと同義 であり、L2, Y1, Y2, rは一般式化3におけるそれ ぞれと同義である。Y3およびY4は、5または6員含窒 40 素複素環を形成するのに必要な原子群を表す。mは0ま たは1を表す。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は平版印刷版における 新規な感光性組成物に関し、放射線に感光して樹脂成分 が架橋不溶化することで未感光部樹脂成分と溶解性に差 異を生じることを利用した平版印刷版材料に関する。

[0002]

ーンと背景部のそれぞれの親油性、親水性の表面物性を 利用し、平版印刷においてインクと湿し水を同時に印刷 機上で版面に供給する際に、インクが親油性表面を有す るパターン上に選択的に転移することを利用するもので ある。パターン上に転移したインクはその後ブランケッ トと呼ばれる中間体に転写され、これから更に印刷用紙 に転写することで印刷が行われる。

【0003】現在、平版印刷分野において主流となって いる印刷版は、アルミニウムを支持体とする感光性樹脂 層を設けたPS版 (Presensitized Plateの略) であ る。PS版にはネガ型およびポジ型の2種があり、ネガ 型は露光部が硬化し、現像液により露光部を残し未露光 【従来の技術】平版印刷は印刷版表面に形成されたパタ 50 部を溶解除去することで親水性表面を有するアルミニウ

ム支持体上に、露光パターンに応じた形で、親油性表面 を有する硬化した被膜を形成するものである。ポジ型は 逆に露光部が現像液に対して可溶性を示すことで未露光 部分が露光パターンに応じて選択的にアルミニウム支持 体表面に被膜を形成するものである。

【0004】上記のようなPS版を作成するための材料 としては、例えば、米沢輝彦著、「PS版概論」(印刷 学会出版部発行) や永松元太郎・乾 英夫著、「感光性 高分子」(講談社発行)、あるいは山岡亜夫・永松元太 郎著、「フォトポリマーテクノロジー」(日刊工業発 行)に詳しく述べられている。

【0005】上記のようなPS版を使用して印刷版を作 成するためには、従来より行われている方法は、作成し た原稿を銀塩写真フィルムに焼き付け、フィルム原稿を 作成し、適当な光源を備えた密着プリンターによりフィ ルム原稿を通して露光を行い上記のような原理で支持体 表面に印刷パターンを形成するものである。

【0006】近年、コンピューターの進歩によりデジタ ル化された原稿データをレーザービームを用いてフィル ムを介在させずに印刷版に直接画像露光を行う各種CT 20 を有し、かつ解像度が高いというメリットを有するが、 Pシステムが各社から提案されており、一部実用化が進 んでいる。例えば、特開平7-20629号、同7-2 71029号明細費等には、レゾール樹脂、ノボラック 樹脂、赤外線吸収剤、酸発生剤を基本的に含む感光性層 を有する平版印刷版が開示されている。この平版印刷版 は例えば高出力半導体レーザー等により露光し、感光性 **層中の赤外線吸収剤が光熱変換を行うことで露光部を局** 所的に高温に至らしめ、この際酸発生剤が発生する酸に よりレゾール樹脂およびノボラック樹脂からなる樹脂層 の現像液に対する溶解性が架橋等により変化することを 30 利用したものである。ネガ型処理では、こうした方式を 用いる場合に露光後に版面を加熱処理することが上記明 細書中に記載されており、露光部に発生した強酸による レゾール樹脂・ノボラック樹脂間の架橋を促進させる上 で必要とされる工程であるが、加熱される温度により露 光部/未露光部の溶解性の差が一定に保たれず、例えば 十分な加熱が行われなければ現像液により露光部まで溶 解する場合や、逆に加熱温度が高すぎる場合には未露光 部が部分的に不溶化し、現像が十分に行われない等の問 題占がある。

【0007】CTPシステムの別の例として、例えば特 開平7-314934号、特開平8-48018号に記 載されるようなレーザーアプレーションを利用した平版 印刷版作成方法や、特開平8-305007号のような 同じくフレキソグラフ印刷版の形成方法等が示されてい るが、こうしたアプレーションを生じさせるために必要 な露光エネルギーを与えるためにはYAGレーザーのよ うに極めて高出力のレーザーを使用する必要がある。現 在のところこうしたレーザーは寿命が短く、かつ高価で 去が問題となっている。

【0008】重合性モノマーを含む光重合反応を利用し たレーザー露光可能なCTP印刷版の例として、例えば 清水茂樹、「印刷雑誌」78巻、9頁、1995年等に 解説がなされている。この方式はラジカル発生剤と光増 感色素を組み合わせた上記2種のCTPシステムと比較 して高感度の印刷版を与えるが、材料の保存性、感度等 に安定性、長期保存性を確保することが困難であるなど の問題があった。

【0009】さらに高感度のCTPシステム用平版印刷 版材料として、銀錯塩拡散転写方式を利用したアルミニ ウムを支持体とする印刷版の例が挙げられ、例えば特開 平5-265216号、同5-313206号、特開平 7-56345号、同7-56347号、特開平9-6 005号明細書等に記載されるような、物理現像核を担 持したアルミニウム支持体上にハロゲン化銀乳剤層を設 けた構成からなる高感度平版印刷版材料についてもその 有効性が示されている。こうした銀塩写真方式を利用し た平版印刷版は安価な低出力レーザーで十分な露光感度 現像工程において現像液pHや液温度の管理が重要であ り、かつ高感度であるが故に版材を暗室中で扱わざるを 得なく、ハンドリングの点で問題があった。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明は特開平7-2 71029号明細書等に記載される平版印刷版と目的を 同じくするが、感光材料としてより高感度であり、感光 波長域が広く選択できることから種々のレーザーを含め た光源が利用でき、さらに露光後に加熱処理を行っても 加熱条件のより広い範囲にわたって安定した結果を与え るとともに、画質、耐刷力に優れた保存性の良好な平版 印刷版を与えることを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】上記目的は以下に述べる 本発明により達成される。即ち、化5で示される繰り返 し単位を含む重合体、酸発生剤およびヒドロキシメチル 基を有する化合物から構成されることを特徴とする平版 印刷版であることが本発明の骨子である。

[0012]

【化5】

【0013】化5中、R1は置換可能な任意の基または あり、さらにはアブレーションにより飛散するカスの除 50 原子を表し、mは0から3の整数を表す。nは1から3

の整数を表す。Aは2価の連結基を表し、pは0または 1である。R1は低級アルキル基、低級アルコキシ基等 の任意の置換基が挙げられるが、R1を含まない場合で も良い。

[0014]

・【発明の実施の形態】

【0015】上記化5で示される繰り返し単位を有する 重合体は、後述する合成例に示すように、例えば、完全 鹸化または部分鹸化ポリビニルアルコール (重合度は、 100~10,000程度で、好ましくは300~3. 000程度)を対応する適当なアルデヒドでアセタール 化することで容易に合成される。アセタール化率、即ち 重合体中に含まれる化5の繰り返し単位の割合は酸触媒 の存在下で、水中で反応を行うよりジメチルホルムアミ ドやホルムアミドのような非水系溶媒を使用して反応を 行った方がアセタール化率は高く、100%以下の任意 の割合で導入できるが、一般に90%以上の割合で導入 することは合成上困難である。本発明の目的を達成する ためには、化5の繰り返し単位は重合体中に5~70% の範囲で含まれることが好ましく、さらに20~50% 20 の範囲がさらに好ましい。化5の好ましい例を化6~化 11に示す。

[0016]

【化6】

【0017】 【化7】

[0018] [化8]

[0019] 【化9】 OH CI

6

[0020] 【化10】

【0021】 【化11】

【0022】化5で示す繰り返し単位以外に、種々のアルデヒドをさらに加えてアセタール化により結合させた重合体も好ましく使用される。例えば、ヒドロキシベンズアルデヒド類とブチルアルデヒド、ベンズアルデヒド等のアルデヒド類をあわせてアセタール化することにより、これらによる疎水性置換基が同一重合体中に導入されるため、こうした重合体により形成される被膜の親インク性、耐刷性が向上するなどの好ましい性質が発現できる。こうした好ましい重合体の例として化12~化15のような例を挙げることが出来る。

[0023]

0 【化12】

[0024] [化13]

[0025] [11:14]

【0026】 【化15】

【0027】感光材料を構成する2番目の要素として酸 発生剤が挙げられる。酸発生剤とは露光される光により それ自身が直接光を吸収して酸を発生する場合や、後述 する光増感色素により増感作用を受けて酸を発生する場 合であっても良く、さらに光増感色素が光を吸収し、こ れを熱に変換する結果発生する熱により酸を発生する場 合などがいずれも好ましく利用される。こうした酸発生 剤として好ましい例はジフェニルヨードニウム塩、トリ フェニルスルホニウム塩、ハロアルキル置換したsート リアジン等が挙げられるが、特開平8-208597 号、同8-188569号、同8-188570号、同 8-169853号、同8-53442号明細費等に記 載される方法で得られる化合物も好ましく使用すること が出来る。前記ハロアルキル置換したsートリアジンの 好ましい例は一般式化16で示される化合物であり、特 に好ましい例として化17~化22で示す化合物が挙げ 40 られる。

[0028] [化16]

【0029】化16においてRは置換もしくは非置換の 脂肪族または芳香族基を表す。

[0030]

【化17】

8

【0031】 【化18】

[0032]

【0033】 【化20】

[0034]

[0035]

【0036】感光層を構成する第3要素として、ヒドロキシメチル基を有する化合物が挙げられる。これは、酸発生剤により発生する酸によりヒドロキシメチル基が活性化され、化5で示される官能基に付加結合することで該重合体の溶解性を著しく変化させる機能を示すものである。

【0037】こうしたヒドロキシメチル基を有する化合 50 物の好ましい例としては、例えばレゾール樹脂を挙げる

ことが出来る。レゾール樹脂と化5で示す繰り返し単位を有する重合体を混合し、酸発生剤を加えてなる感光層を形成した場合に、露光部に酸発生剤による酸が生起し、これによりレゾール樹脂と該重合体が有効に結合し、架橋構造を形成する。この場合、露光後に感光層を加熱することで反応を速やかに進行させ、架橋結合をより強固に出来るため好ましく行うことが出来る。好ましい加熱条件としては50℃以上200℃以下の温度範囲で、加熱時間は数秒から数十分の間が好ましい。高温で有れば短時間加熱が好ましく、また50℃以上100℃程度の加熱温度であれば長時間加熱しても特に問題は生じない。

【0038】レゾール樹脂と該重合体の組み合わせは露光を与えない限り長期間保存しても特性に変化が認められず、極めて良好な保存安定性を示すことが特徴である。本発明が解決しようとする課題の項で挙げた特開平7-20629号明細費に記載されるような感光層の場合、選択すべきレゾール樹脂とノボラック樹脂の組み合わせには慎重な選択が必要であり、実際に市販されるこうした各種フェノール樹脂を組み合わせて実験を行ったり、各種フェノール樹脂を組み合わせて実験を行ったっした各種フェノール樹脂を組み合わせて実験を行ったった。場合、組み合わせによっては露光部、未露光部ともに不溶化したり、露光しても不溶化しない場合や、あるいは初期には好ましい特性を示しても経時変化により溶解性や感光性に大きな変化を示す場合もあった。

【0039】ヒドロキシメチル基を有する別の好ましい例としてNーメチロール基を有する化合物が挙げられる。好ましい化合物の例としては化23~化25に示すような化合物が挙げられ、これらは上述のレゾール樹脂に近い効果を示し、使用することが出来る。

[0040]

【化23】

[0041]

 Z_1 [(E 2 6] Z_2 Z_2 Z_2 Z_2 Z_3 Z_4 Z_4 Z_5 Z_5 Z_7 Z_7

た。

[0044]

【0045】式中 Z_1 および Z_2 は、それぞれSまたはG員合窒素複素環を形成するのに必要な原子群を表す。L1は置換あるいは無置換のメチン基がT個以下の奇数個共役二重結合で連結されて形成されるT3個の基を表す。T2 およびT3は、置換もしくは無置換のT1ルキル基、T

リール基を表す。 p および q はそれぞれ 0 または 1 を表し、 X・は該分子の電荷を中和するための陰イオンを表す。

【0046】 【化27】

$$R_2$$
-N-(CH=CH)p-C-(L₂)r-Y₂-L₃-C-(CH-CH)q-N-R₃ (X

【0047】式中Z1, Z2, R2, R3, p, qは一般式 50 化26におけるそれぞれと同義である。 L2は置換ある

[1t 2 4] NHCH2OH

HOCHINE

[0042] [化25]

10

NHCH₂ОН

【0043】感光層を構成する第4の要素として光増感 色素が挙げられる。光増感色素を本発明に係わる感光層 に使用せずとも、紫外線露光により酸発生剤を活性化 し、酸を発生させることで目的とする印刷版を形成する ことも可能であるが、可視光あるいは近赤外領域に吸収 を有する光増感色素を感光層に添加することで、各種光 源に応じた好ましい波長領域に感度を有する感光層を与 えることが出来るため、極めて好ましい。光増感剤の機 能としては、酸発生剤の分解を分光増感的に促進する場 合と、単に光増感剤が光熱変換を行うことで発生する熱 を利用した酸発生剤の分解を誘起する場合の2つのケー スが挙げられる。後者の光熱変換作用を利用する場合に は、光源の波長に吸収を有する適当な色素が選択され、 各種染料あるいはカーボンプラック、フタロシアニン顔 料、酸化チタン等の各種顔料等も選択することが出来 る。あるいは、分光増感的に作用する色素の場合には、 使用する酸発生剤との組み合わせにおいて、色素の構造 的な因子が極めて重要であり、いわゆるヒートモード記 録に対しフォトンモード記録に適合した色素の選択にお いて、本発明において化26、化27または化28に示 す一般式を有する色素が極めて有効であることを見出し

いは無置換のメチン基が6個以下の偶数個共役二重結合をするように連結された4価の基を表し、Laは置換あるいは無置換のメチン基が7個以下の奇数個共役二重結合で連結されて形成される3価の基を表す。YaおよびYaは、5または6員含窒素複素環を形成するのに必要

な原子群を表す。 r は 0 または 1 を表し、X・は該分子 の電荷を中和するための陰イオンを表す。

[0048] [化28]

$$R_2$$
 N (CH-CH)p-C-(L₂)r Y_1 Y_2 Y_3 Y_4

【0049】式中 Z_1 , R_2 , pは一般式化26におけるそれぞれと同義であり、 L_2 , Y_1 , Y_2 , rは一般式化27におけるそれぞれと同義である。 Y_3 および Y_4 は、5または6員合窒素複素環を形成するのに必要な原子群を表す。mは0または1を表す。

【0050】次に一般式化26, 化27, 化28につい て具体的に説明する。式中21および22は、それぞれ5 または6員含窒素複素環を形成するのに必要な原子群を 表す。これらの含窒素複素環の具体例としては、例え ば、オキサゾリン環、オキサゾール環、ベンゾオキサゾ 20 ール環、ナフトオキサゾール環、チアゾリン環、チアゾ ール環、チアジン環、ベンゾチアゾール環、ナフトチア ゾール環、ベンゾセレナゾール環、ナフトセレナゾール 環、キノリン環、ベンゾキノリン環、インドレニン環、 ベンゾインドレニン環、ベンズイミダゾール環、ナフト イミダゾール環等がある。さらにこれらの複素環の炭素 原子にはハロゲン原子(例えば、塩素原子、臭素原子な ど)、アルキル基 (例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、nープチル基、tープチル基、nーアミル 基など)、アルコキシ基(例えば、メトキシ基、エトキ 30 シ基、nープロポキシ基など)、ヒドロキシ基、トリフ ルオロメチル基、シアノ基、アルカンスルホニル基 (例 えば、メタンスルホニル基、エタンスルホニル基な ど)、スルファモイル基(例えば、スルファモイル基、 N、Nージメチルスルファモイル基、ピペリジノスルホ ニル基、モルホリノスルホニル基など)、アリール基 (例えば、フェニル基、メトキシフェニル基など) など の置換基がついていても良い。これらの中で好ましいも のは、置換基を含めての炭素数が12個以下のものであ

【0051】Y1、Y2およびY3、Y4によって形成される含窒素複素環の具体例としては、例えばオキサゾリジン環、チアゾリジン環、イミダゾリジン環、チオバルビッール酸環等があり、これらの複素環の窒素置換基の例としてはアルキル基(例えば、メチル基、エチル基、ローブロビル基、iープロビル基、nープチル基、nーアミル基、βーヒドロキシエチル基、γーヒドロキシプロビル基、βーアセトキシエチル基、γーアセトキシブロビル基、βーメトキシエチル基、γーメトキシプロビル基、カルボキシメチル基、βーカルボキシエチル基、γ 50

ーカルボキシプロピル基、δーカルボキシブチル基、ωーカルボキシペンチル基、メトキシカルボニルメチル基、エトキシカルボニルメチル基、βーメトキシカルボニルブロピル基、δーメトキシカルボニルブチル基、βースルホエチル基、γースルホブロピル基、γースルホブチル基、βースルホブチル基、ローカルボキシベンジル基、pースルホフェネチル基、アリル基、プロバルギル基など)、アリール基(例えば、フェニル基、メトキシフェニル基など)、複素環基(例えば、2ーピリジル基、2ーチアゾリル基、4ーテトラヒドロラニル基など)等がある。これらの中で好ましいものは、置換基を含めての炭素数が12個以下のものである

【0052】R2あるいはR3は置換もしくは無置換のア ルキル基(例えば、メチル基、エチル基、nープロピル . 基、iープロピル基、nープチル基、nーアミル基、β ーヒドロキシエチル基、γーヒドロキシプロピル基、β ーアセトキシエチル基、yーアセトキシプロピル基、β ーメトキシエチル基、γーメトキシプロピル基、カルボ キシメチル基、βーカルボキシエチル基、γーカルボキ シプロピル基、δ-カルボキシブチル基、ω-カルボキ シペンチル基、メトキシカルボニルメチル基、エトキシ カルボニルメチル基、β-メトキシカルボニルエチル 基、ソーメトキシカルボニルプロピル基、よーメトキシ カルポニルブチル基、 β - スルホエチル基、 γ - スルホ プロピル基、ソースルホブチル基、δースルホブチル 基、ペンジル基、フェネチル基、p-カルボキシベンジ ル基、p-スルホフェネチル基、アリル基、プロパルギ ル基など)、アリール基(例えば、フェニル基、メトキ シフェニル基など)を表す。これらのうち、炭素数6個 以下の置換もしくは無置換のアルキル基が好ましい。 【0053】し1あるいはし3は置換されていてもよいメ チン基が7個以下の奇数個共役二重結合で連結されて形 成される3価の基(例えば、=CH-、=CH-CH= CH - = CH - CH = CH - CH = CH - = CH -CH=CH-CH=CH-CH=CH-など)を表す。 L2は置換されていてもよいメチン基が6個以下の偶数 個共役二重結合を形成するように連結された4 価の基 (例えば、=CH-CH=、=CH-CH=CH-CH

ニ、=CH-CH=CH-CH=CH-CH=など)を表す。これらのメチン基の置換基としては、置換されていてもよいアルキル基(例えば、メチル基、エチル基、ベンジル基など)、アリール基(例えば、メトキシ基、エトキシ基(例えば、フェノキシ基など)、アリールオキシ基(例えば、フェノキシ基など)、アルキルチオ基(例えば、メチルチオ基、エチルチオ基など)、アリールチオ基(例えば、フェニルチオ

基など)、置換アミノ基(例えば、ピペリジノ基など)、またはハロゲン原子(例えば、塩素原子、臭素原子など)などが挙げられる。また、メチン鎖の置換基同士で5ないし6員環として環を形成していてもよく、このような環の例としては下記化29などが挙げられる。

[0054]

【化29】

【0055】p, q, mはそれぞれ0または1を表し、20p, qは好ましくは0である。rは0または1を表す。【0056】X は、該分子の電荷を中和するための陰イオンを表す。これは、分子内の陽イオンの電荷を中和するのに必要な数の陰電荷を供給するものであり、一価でなくてもよく、二価でも、三価でもよい。このような陰イオンの具体例としては、ハロゲンイオン(例えば、F, Cl, Br, I など)、アルキル硫酸イオン (例えば、SO4², HSO4, CH3OSO3 など)、スルホン酸イオン (例えば、pートルエンスルホン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、トリフルオロメタンス 30ルホン酸イオンなど)、カルボン酸イオンなど)、カルボン酸イオンなど)、カルボン酸イオンなど)、あるいは、PF6、BF4、ClO4、IO4、PO4 、NO3、ピクリン酸イオンなどが挙げられる。

【0057】化26、化27または化28で示される色 素を感光層中に導入することで、色素の吸収波長領域に おいて露光感度を飛躍的に高めることが可能となり、例 えば安価な半導体レーザーを使用した露光装置を使用し ても良好な結果を与えることが出来る。化26~化28 で示される色素は感光層をフォトンモード記録およびヒ 40 ートモード記録の両方において高い感度を示すことが特 徴であり、平版印刷版の作成方法において従来からのフ ィルム原稿からの密着露光にも対応できると同時に、各 種CTPシステムにおいて使用されるレーザービーム記 録方式に対応した感度を示すことが大きな特徴である。 **露光光源としては各種ガスレーザー、半導体レーザーあ** るいはLED等に加えて、ハロゲンランプ、タングステ ンランプ、キセノンランプ、カーボンアークランプ、水 銀ランプなど種々の光源が利用でき、色素の選択により 紫外光から可視光および近赤外領域の広い波長範囲にわ 50

[0058]

【化30】

[0059]

O Cl

[0060] [化32]

[0061] 【化33】

[0062]

CH:

[0063] 【化35】 H₃C

16

【化38】

【0067】本発明による感光層を構成する各要素につ いて説明を行ったが、それぞれの要素が感光層中に占め る割合については好ましい範囲が存在する。該重合体1 00重量部に対し、ヒドロキシメチル基を有する化合物 の好ましい添加範囲は1重量部から200重量部の範囲 であり、さらに好ましくは10重量部から100重量部 の範囲である。酸発生剤の好ましい割合は1重量部から 50重量部の範囲であり、さらに好ましい範囲は1重量 部から10重量部の範囲である。光増感色素の好ましい 割合は0.1重量部から20重量部の範囲であり、さら に好ましい範囲は1重量部から10重量部の範囲であ る。

【0068】感光層自体の厚みに関しては、支持体上に 0.5ミクロンから10ミクロンの範囲の乾燥厚みで形

ンの範囲であることが耐刷性を大幅に向上させるために 極めて好ましい。感光層は上述の4つの要素を混合した 溶液を作成し、公知の種々の塗布方式を用いて支持体上 に塗布、乾燥される。支持体については、例えばフィル ムやポリエチレン被覆紙を使用しても良いが、より好ま しい支持体は、研磨され、陽極酸化皮膜を有するアルミ ニウム板である。

【0069】上記のようにして支持体上に形成された感 光層を有する材料を印刷版として使用するためには、こ れに密着露光あるいはレーザー走査露光を行い、好まし くは先に述べた露光後の加熱処理を施した後に現像処理 が行われる。この際の現像液としては、化5の繰り返し 単位を有する重合体を溶解する液で有れば特に制限は無 いが、好ましくはアルカリ性である水溶液が良く、水酸 成することが好ましく、さらに1ミクロンから5ミクロ 50 化ナトリウム、水酸化カリウム、珪酸ナトリウム、メタ

珪酸ナトリウムのようなアルカリ性化合物を溶解した水性現像液が良好に未露光部を選択的に溶解し、下方の支持体表面を露出出来るため極めて好ましい。こうしたアルカリ現像液を用いて現像処理を行った後に、アラビアゴム等を使用して通常のガム引きが好ましく行われる。 【0070】

【実施例】以下実施例により本発明をさらに詳しく説明 するが、効果はもとより本発明はこれら実施例に限定さ れるものではない。実施例中の部は重量部を示す。

【0071】合成例(化6の合成例)

ポリビニルアルコール(クラレPVA-105、重合度500、餘化度98.5モル%)44グラム(1.0モル)をジメチルホルムアミド(DMF)200グラムおよびベンゼン100グラムに懸濁し、pートルエンスルホン酸2グラムを添加した。内温50℃にてmーヒドロキシベンズアルデヒド61グラム(0.5モル)を分割して加え、環流温度でベンゼンを環流しながら共沸する水を除去しつつ6時間撹拌を行った後、全体を大量のイオン交換水中に投入した。析出した沈殿物を流水にて十分に洗浄を行い、減圧下加熱乾燥した。得られたポリマ20一を少量採取し、重水素化DMSOに溶解してプロトンNMRにより構造解析した結果、元のPVAの1,3一ジオールユニットの内、約70%がアセタール化していることが確認された。他の重合体も他のアルデヒドを使用した以外には同様にして合成を行った。

【0072】 実施例1

上記の合成例で得た重合体をメタノール/ジオキサン (1/1) の混合溶媒に加熱溶解し10重量%溶液を100グラム作成した。これにメチロール化合物としてレゾール樹脂(昭和高分子、ショウノールCKS-386306、ピスフェノールAとホルマリンの縮合物、平均重合度6)を60グラム添加し混合した。さらに酸発生剤として、ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート(東京化成)を2グラム添加し、光増感色素として化35で示す化合物を0.1グラム添加して溶解した。得られた溶液を、砂目立て処理を行った陽極酸化アルミニウム板上に、ドクトルバーを使用して、塗布量が乾燥状態で平米当り2.0グラムになるよう塗布し、乾燥機にて70℃で10分間乾燥を行い印刷版材料を作成した。

【0073】上記のようにして得られた印刷版材料をタングステンランプを備えた密着露光機(三菱製紙、ヒシラコピープリンター)を使用して、解像力パターンを有する透明フィルムを通して30秒間密着露光を行った。感光面に照射された露光エネルギーの波長分布は図1に示されるようなものであった。露光された印刷版材料は100℃に加熱された乾燥機中に2分間置かれ、ついで6%メタ珪酸ナトリウム水溶液中に5秒間浸漬し現像を行ない、未露光部分(解像力パターンにより光が遮られた部分)を溶出した。水洗、乾燥後に形成された画像を

光学顕微鏡により観察したところ、細線で10ミクロン、ドットで15ミクロンのパターンが明瞭に再現されており、かつ20ミクロン間隔で形成された細線間の非画像部も良好に溶出除去されていることが確認された。【0074】上記のようにして画像形成されたブレートをアラビアゴム水溶液で表面をコートし、印刷版として印刷試験に供した。印刷機はリョービ3200(モルトン方式印刷機)を使用し、インクはニューチャンピオンン方式印刷機)を使用し、インクはニューチャンピオンン方式印刷機)を使用し、沿し水は1%東邦エッチ液を使用して通常のオフセット印刷を行った。インク着肉性は刷りはじめより良好で、かつ非画像部においては地汚れの発生も印刷を通して認められなかった。耐刷性は20万部を印刷した時点でも何ら問題は生じなかった。

【0075】実施例2

実施例1のレゾール樹脂(昭和高分子、ショウノールC KS-3866、ビスフェノールAとホルマリンの縮合物、平均重合度6)に代えて、ジメチロールエチレン尿素(DMEU、住友化学)(化23)を固形分で50グラム用いる以外実施例1と同様にして印刷版材料を作成し、同様に試験した。その結果、実施例1と同様な結果が得られた。

【0076】実施例3

実施例1の酸発生剤であるジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネートに代えて、化20の化合物を用いる以外、実施例1と同様にして印刷版材料を作成し、同様に試験した。その結果、実施例1と同様な結果が得られた。

【0077】実施例4

重合体として化12で示される重合体を使用し、光増感色素として化33で示される色素を用いた以外には、実施例1と全く同様にして印刷版材料を作成した。露光機としては830nmの発信波長を有する2W出力の半導体レーザーを使用し、印刷版材料をドラムに巻き付け、パルス露光を行い、解像力テストパターンを印字した。版面上の露光エネルギーは200mJ/cmであった。得られた露光済みプレートを実施例1と全く同様にして加熱処理および現像を行い、得られたブレートを光学顕微鏡を使用して画像評価を行ったところ、10ミクロンの細線およびドットが明瞭に形成されていた。実施例1と同じくガム引きを行い印刷版とし、さらに実施例を目しくガム引きを行いた結果、実施例1と同様な良好な結果を得た。

【0078】実施例5

重合体として化15の化合物、酸発生剤として化20の 化合物を用いる以外、実施例4と同様にして印刷材料を 作成し、同様に試験した。その結果、実施例4と同様な 結果が得られた。

【0079】比較例

た部分)を溶出した。水洗、乾燥後に形成された画像を 50 実施例 1 において、合成例で得た重合体の代わりに、市

(11)

特開平11-212252

19

販のノボラック樹脂であるショウノールBRM-565 (昭和高分子、メタクレゾールとホルマリンの縮合体、 平均重合度21~29)を使用した以外は全く同様にして印刷版材料を作成した。実施例1と同様に密着露光機により露光を行い、加熱処理後に現像処理を行ったが画、像部は非画像部とともに部分的に溶解し、プレート上に 残存した画像の解像力は低いものであった。加熱条件として130℃に加熱したオーブン中で5分間加熱したところ、今度は非画像部の溶出性が顕著に悪化し、非画像部が部分的に残存する結果となった。

[0080]

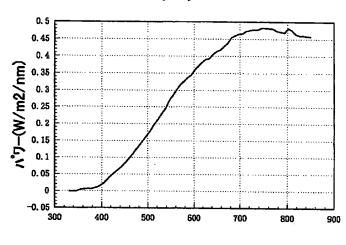
【発明の効果】感光材料として高感度であり、感光波長域が広く選択できることから種々のレーザーを含めた光源が利用でき、さらに露光後に加熱処理を行っても加熱条件のより広い範囲にわたって安定した結果を与えるとともに、画質、耐刷力に優れた保存性の良好な平版印刷版を与える。

20

【図面の簡単な説明】

【図 1 】実施例で使用した密着プリンターの露光エネル ギーの波長分布

【図1】



波長(nm)